

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

57095834

PUBLICATION DATE

14-06-82

APPLICATION DATE

05-12-80

APPLICATION NUMBER

55171806

APPLICANT: NIPPON SHEET GLASS CO LTD;

INVENTOR: TACHIBANA MASAKIYO;

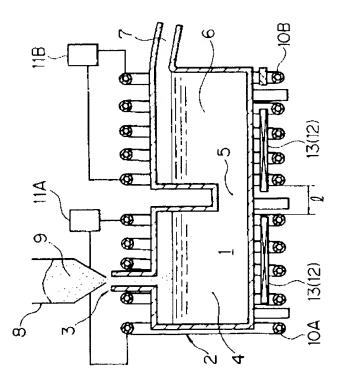
INT.CL.

: C03B 5/02 // F27D 11/06 H05B 3/60

TITLE

MANUFACTURE OF GLASS BY HIGH

FREQUENCY INDUCTION HEATING



ABSTRACT :

PURPOSE: To enhance the transparency and quality of glass by dividing a work coil for induction-heating glass in a container into a plurality of sections and by separately controlling the divided coils to divide molten glass into a higher temp. melting zone and a lower temp. refining zone in the flowing direction.

CONSTITUTION: Starting material glass 9 is introduced into a melting chamber 4 from the charge inlet 3 in a stationary state, and high frequency voltages are separately applied to work coils 10A, 10B enclosing a melting container 2 from oscillators 11A, 11B. Glass is melted at a high temp. such as about 1,350~ 1,500°C in the chamber 4, and molten glass flowing into a refining chamber 6 through a throat 5 is refined by holding at a temp. below the temp. of the chamber 4.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

*	÷.			
		*,		

¹⁹ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

® 公開特許公報(A)

昭57-95834

① Int. Cl.³ C 03 B 5/02 # F 27 D 11/06 H 05 B 3/60

識別記号

庁内整理番号 7344—4G 7619—4K 7708—3K 砂公開 昭和57年(1982)6月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

弱高周波誘導加熱によるガラス製造方法

②特

預 昭55-171806

愛出

頭 昭55(1980)12月5日

仰発 明 者 山岸隆司

伊丹市南野飛田1006--25

⑫発 明 者 買手良一

西宮市仁川町2丁目1番21-41

0

⑫発 明 者 野口幸男

豊中市旭丘9番52-3

砂発 明 者 橘正清

大阪市平野区流町3-12-16

⑪出 願 人 日本板硝子株式会社

大阪市東区道修町4丁目8番地

邳代 理 人 弁理士 大野精市

明 緋 劇

/ 発明の名称

高周波誘導加熱によるガラス製造方法

2 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は高透明,高品質が要求される光伝送体ガラスや光学ガラスを連続的に製造する方法に 関する。

一般にガラスを連続的に溶融する方法として以下 に述べる方法を挙げることができる。

- (1) 間接加熱による方法:板ガラス窓に代表されるような液体燃料あるいは気体燃料を燃焼させ、ガラス及びガラス溶解容器を加熱する方法と抵抗発熱体に通阻し、その輻射熱でガラス及びガラス溶解容器を加熱する方法である。
- (2) 直接通難による方法:これは一般に罹免溶験 法と呼ばれているものでガラス厳務中に設けた 世極材を介して、商用周波数の推流を通ずると 罹導体であるガラス融液内部でジュール無によ る発熱が生じ、この熱によりガラスを連続的に 裕融する方法である。

(i)のうち抵抗発熱体を用いる方法では、発熱体 及び炉材中に含まれる習移金属が炉内雰囲気中に

(/)

(2)

持備昭57-95834 (2)

発散し、ガラスを汚染する。 潜移金属の 汚染を検 度にさけなければならない 光伝送体 ガラスの 製造 に於て発熱体及び炉体とガラス 溶解容器の間に 石 英製のマッフルを 数けて、 汚染に 対する 工夫も 行 なわれている。 ガラス 溶解容器として 石炭 ガラス を用いれば容器よりの 汚染は少なくすることがで を用いれば容器よりの 汚染は少なくすることがで きるが、 石英 ガラスの 侵食が 激しく、 短時間の 宿 融に限られ連続溶離は 困難である。 また、 ガラス 溶解容器として 白金の 容器を使用すれば当後 つ ば中に 含まれる 潤移金属により ガラスは 汚染され るし、 且つ白金白 身も ガラス 中に 溶け込み 光吸収 祖失を 増大させる。

(2)に関しては連続存敵法としては非常に有効な 方法である。しかし、電極材を直接ガラスに挿入 するため当該電極材より多量の不純物がガラス中 に能入し、ガラスがひどく汚染されるため高透明 ガラスの存験には適さない。

最近開発された方法として(3)気相合成法がある。 代表的な気相合成法として V. A. D (VAPOR AXIAL DEPOSITION) 法を挙げることができる。当該方法

(3)

通常、腐腐波誘導加熱と呼ばれている方依は、 能解すべき物質により適正な交番電流をワークコ イルに通じる必要がある。これは被加熱物質の間 有抵抗と関係している。例えば金属の溶解には数 十~数百 KHZ、ガラスの溶解には数 MH2の 腐波数 が遊ばれる。

高周波誘導加熱の利点はガラス融液自身が発熱 するため、ガラス溶解容器を十分冷却することが 可能となり、該容器の投棄を抑制し、不純物の能 人を助ぐことができる点にあり、高透明ガラス、 特に先伝送体ガラスの溶解に応用されている。

従来の髙周波を利用したガラスの 各解方法では、まずガラス 各解容器に ガラス 原料を 人れ、 設容器 底あるいは 側壁に グラファイト ブロック 等の サセブタを 設置し、 これに 高周波を 印加する と サセブタが 発熱する。 この熱により 該容器 内の ガラス 原料が 加熱され次 外に ガラス 融 核が 形成される。 ある 程度 ガラス 融 核が 形成されると ガラス 自身が 十分の 発熱量を 持つ 様に なるので、 サセブタを 除去しても ガラスの温度は十分高く 保持することがで

は大別すれば(1)の間接加熱による方法に含まれるが、溶験容器を用いない点に特徴がある。当該方法はガラス原料として低沸点の \$1014 や 0 * 014 等の塩化物を超温で火炎加水分解を行ない、当該反応で得られたススを石炭機等のターゲットに堆積させーはブリフォームを形成し、次に加熱処理して高透明光伝送体を連続的に製造する方法である。

しかし、当該方法は所間シリカ系ファイバに適する製造方法である。この方法では多成分系ガラスの製造は難しいとされ、高原析率差の光伝送体等を得ることが不可能と考えられている。また、 唯梱物の収率、堆積速度とも低く、高価格になる。

近年、高透明ガラスの溶解に高周波誘導加熱が 応用されている。

高周波赫準加熱の原理はワークコイルに高周波交帯電流を通じると、コイル内の被加熱物(電準体) 自身に起電力が発生し、誘導電流が流れる。この 電流をうず観流と呼び発熱はこのうず電流損によって生じる。

(4)

きる。

次いで被容器の複食を防ぐため被容器外部より 冷却を行なう。この後ガラス順料をガラス融液上 に投入し、被容器の約を割がガラス融液で満たされるをガラス原料の投入が続けられる。この後は ガラス融液中に含まれる未溶解原料の消滅及び脱 他と均質化のため一定時間加熱される。しかる後 ガラス融液の高度を下げ、粘性が的 105 ボアズ にてガラス表面よりガラス棒を引上げている。ま た、別の方法ではガラス融液を翻倒に流し込み、 徐帝後切断,研密を行ない所望の形状のガラスを 切ている。

一般に実用的な溶胞ガラス製品を得る上で溶解。 消穫,腐度凋燥の段階が不可欠であり、上記した 従来のパッチシステムによる高周波誘導加熱では 時間的経過で上記各段階に適した温度履歴をガラ スに与えている。

このため不必要な工程を含んだり、製品の歩割り も悪く生産性も低いという問題があった。

本発明の主な目的は、高透明・高品質のガラス

(5)

14開昭57- 95834 (3)

٤ ٥ とである。 He C $\mathcal{F}_i \neq$ とである。 数を н н 容器 Ьij 7 4 11 った 15 9 31 .l; の選定は重要な要素である。 15 2 _ **f** 0.8

を多世且つ趣価に連続製造する方法を提供するこ

本発明の他の目的は、高湖波誘導服然を用いて 溶融ガラスを連続的に製造する方法を提供するこ

すなわち、本発明はガラス溶解容器をワークコイ ルで囲み、このワークコイルに農局被進圧を印加 して容器内のガラスを誘導加熱溶解する方法にお いて、前記ワークコイルをガラスの流れ方向に複 数セクションに分類分離して各セクションのワー クコイルに供給する高周波エネルギーを個別に制 御し、これによりガラス中に高温の格解域とこれ よりも低温の滑程域を生成させ、前配容器の一端 側からガラス原料を進税的又は問けつ的に供給し つつ他端側から溶融ガラスを連続的又は開けつ的 に取り出すことを要旨としている。

本発明において隣接するワークコイル間の開陽

すなわち、ガラス溶解に適した高い周波数®MHZ) になるとそれぞれのワークコイル同士が相互に干

触ガラスに比べて比抵抗が著しく大で且つ高耐値 性の材質例えば石灰からなる容器であり、容器2 は天井部に原料投入日子をもつ裕解窓4と、この 溶解室4と区画されており底部でスロート5を通 して連通する智蔵室もを有し、智蔵窓書の獨部に は溶融ガラス取出口りが設けてある。

また、投入口3の上方にはホッパー8があってそ の内部に粉末原料、液体原料、ガラスカレットを 適宜視合して所定成分に調整したガラス原料タが 貯蔵してある。

また、容器/の溶解室4と精産室6をそれぞれ唯 む如く二つのセクションにワークコイル 104・10 Bが前述した所定の間隔ℓをおき中心軸線を共通 にして飲けてあり、これらのワークコイル 10 A および 108 はそれぞれ別個の高周波発振機 114・ //B に接続されている。

ワークコイル 10A・10B は 例えば 鋼管で 構成し て質内に冷却水を通す。

上記装履でガラスを溶解する場合、当初容器!の 底壁とワークコイル 10A・10Bとの間にグラファ 沙し合い、上記問題が不適当などきはコイル間で スパークを起したり、寄生振動が発生し発振機を 推御することにもなる。

また、コイルから発生する磁界により近接する 他コイルに誘起電流が発生し印加旭圧が大声く変

このため印加電圧の制御ができなくなる。

本発明者らは、実験検討を重ねた結果、コイル間 距離まを40mm以上好ましくは50mm以上と ること及び発振機 A 及び B の発振周波数の発を50 KHZ 以上好ましくは 100 KHZ 以上にすることによ り複数のコイルを隣接して使用できることを見い 出し、また発振周波数が同一のときはコイル間距 雕を 20mm 以上好ましくは 100mm 以上離すこと により相互干渉による影響を実用的に無視できる 程度怎候滅できることも見い川すに至った。

本苑明はこの知見に基づき完成したものである。 以下、本発明を図面に示した実施例につき静棚 に説明する。

第1図において、1は溶融ガラス,2は腐温格 (8)

イトプロック努からなるサセブタ1日を介有させ、 この状態でガラス原料タを投入口3を通じて溶解 蜜4内に游人し、ワークコイル 10A・10Bに 発掘 機 1/4・1/8 で 髙周波進圧を印加する。

これによりサセプタノスが誘導加熱され、容器ノ 内のガラス原料がサセブタノ2の輻射熱により次 第にガラス化しガラス融液となる。

ある程度のガラス触液が生成された段階でサセブ タ 12を除去し、代りに冷却装置 13を設置して 容器!の底壁及び側壁を冷却し高温ガラス触液に よる役食から保護する。

なお、冷却装置 / 3 を設置してもガラス酸酸は自 己発熱しているため内方では高温に保持されてい

ガラス融液が容器/の内容積のよ網程度になるま でガラス原料9の投入を行ない、その後は連続的 又は聞けつ的に原料を投入しつつ取出し口?から 溶融ガラスをオーバーフローの形で連続的又は間 けつ的に取出す。

定常状態においては、浴解室 4 内で /350~/500

-177-

(10)

(9)

一方

し同

程度

発見

当り

なお

投入

被艮

の値

数 {

MH2

合口

ガラ

発售

*C 概. 持開昭57- 95834 (6) 第 | 図 **>** 5 溶解: 11B 120 質化: 取りし 屈折! 材とし 示す。 13(12) 且つる 占内の 13(12) 3 方法で 例はっ 定常 第 3 図 义 そし る欠 に印 いは 例之(11A を次: 11C 11B 拡 大 10C-1,1B 00000 108-うにi 英 ガ のもく

--180---



Creation date: 14-07-2003

Indexing Officer: TCHAKA - TEWODRES CHAKA

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 09830029

Legal Date: 01-06-2001

No. Doccode	Number of pages 58		
1 371P			

Total number of pages: 58

Remarks:

Order of re-scan issued on

		, , , ,		
·*				